PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章)

REC'D **0 4 JAN 2005**WIPO PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 E05111USPCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。						
国際出願番号 PCT/JP03/16542	国際出願日 (日.月.年) 2	4. 12.	2003	優先日 (日.月.年)	25. 12.	2002	
国際特許分類 (IPC) Int. C.1' C22C33/02,	45/02 B2:	2 F 3 / 1	4, 9/08	3, H01F1/	22,		
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人科学技術振興機構							
1. この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。							
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。 ※ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 ※ 第 V 欄 P C T 3 5 条 (2) に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 V I 欄 ある種の引用文献 第 V I 欄 ある種の引用文献 第 V I 欄 国際出願の不備 第 V I 欄 国際出願に対する意見							
国際予備審査の請求書を受理した日 26.07.2004		国際予備	酵査報告を作 10.1	· F成した日 . 2. 2004			
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番	3号	,	を官(権限の 小川 武 03-35)ある職員) 581-1101	4 K 内線 3	9270	

第1欄 報告の基礎							
カ1 W 秋日の 密旋							
1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。							
 □ この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 せれは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 □ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 □ PCT規則12.4にいう国際公開 □ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査 							
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条($PCT14$ 条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)							
出願時の国際出願書類							
※ 明細書 第 1,2,5,6,8,10-20 ページ、出願時に提出されたもの 第 3,3/1,4,4/1,7,7/1,9 ページ*、26.07.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 (付けで国際予備審査機関が受理したもの)							
※ 請求の範囲 項、 出願時に提出されたもの 第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 4.5 項*、26.07.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 1,2 項*、08.11.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの							
※ 図面 第 1-8 ページ/図、 出願時に提出されたもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ/図*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの							
配列表又は関連するテーブル 配列表に関する補充欄を参照すること。							
3. 補正により、下記の書類が削除された。							
明細告 第 ページ 請求の範囲 項 図面 第 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)							
4. この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c))							
明細書 第 ページ 請求の範囲 項 図面 第 ページ/図 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテープル(具体的に記載すること)							
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。							

第V	欄 新規性、進歩性又は産業上 それを裏付ける文献及び説	の利用可能性 明	についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、	
1.	見解			
	新規性 (N)	請求の範囲 請求の範囲	<u>2-6</u> 有 <u>1</u> 無	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-6 無	
	産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲 請求の範囲		

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

文献1 JP 2001-338808 A(アルプス電気株式会社) 2001.12.07

文献 2 Baolong Shen et.al, "Preparation of Fe65Co10Ga5P12C4B4 Bulk Glass Alloy with G ood Soft Magnet Properties by Spark-Plasma Sintering of Glassy Powder "Materials Trans actions Vol. 43 no. 8 2002 August

請求の範囲1について

請求の範囲1に係る発明は、国際調査報告に記載された文献1から新規性及び進歩性を有さない。文献1の指摘箇所及び第37欄第19-22行には、この出願の請求の範囲1と重複する組成、粒径の軟磁性金属ガラス粉末を焼結することが記載されており、焼結後にバルク形状となることは明らかである。また、結晶化温度や液相線温度という、金属ガラスに内在する物性値を確認したことに基づく実質的差異はない。

請求の範囲2について

請求の範囲2に係る発明は、国際調査報告に記載された文献1及び文献2から進歩性を有さない。

文献1の指摘箇所には、573K以上結晶化開始温度以下という範囲と573Kで重複する、 焼結温度573K以下とすることについては記載されているが、焼結時相対密度について記載 されていない点で請求の範囲2と相違する。しかし、焼結密度の選定は、文献1と金属ガラス という技術分野を同じくする文献2の指摘箇所に記載されており、当業者が容易に想到しうる ものである。

また、保持力や比抵抗という、軟磁性材料に通常要求される物性値を確認したことに基づく実質的差異はない。

請求の範囲4について

請求の範囲4に係る発明は、国際調査報告に記載された文献1及び文献2から進歩性を有さない。

文献1の指摘箇所には、粒子をアトマイズ法により製造することについても記載されている。 請求の範囲5について

請求の範囲5に係る発明は、国際調査報告に記載された文献1及び文献2から進歩性を有さない。

文献2の指摘箇所には、放電プラズマ焼結時の昇温速度についても記載されている。

請求の範囲3、6について

請求の範囲3、6に係る発明は、国際調査報告に記載された文献1及び文献2から進歩性を有さない。

文献1の指摘箇所には、焼結後の熱処理温度についても記載されている。

許文献 6)

10

15

最近では、過冷却液体域を有する金属ガラス合金の粉体が焼結されてなる金属ガラス焼結体が提案されている。この金属ガラス焼結体は、バルク状の焼結体であって、その形状が限定されないので、磁気ヘッド、トランス、モータのコアなどに好適に用いることができる(特許文献 7~10)。

本発明者らは、先に、Fe-(Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, W) -B系、Fe-Al-Ga-P-C-B-Si 系、Fe-Co-Ni-(Zr, Nb) -B系等の非晶質合金を主体とする粒子を放電焼結した鉄基 軟磁性金属ガラス焼結体及び放電プラズマ焼結法によるその製造方法を発明し、特許出願した(特許文献 1~1~1~3)。また、本発明者らは、Fe-Al-Ga-P-C-B-Si系などの非晶質合金の板状粒子を6~9~3~7~1~3 Kの温度範囲で焼結したFe基 軟磁性金属ガラス焼結体を発明し、特許出願した(特許文献 1~4)。さらに、本発明者らは、Fe-Co-Ga-P-C-B系の非晶質合金を主体とするガスアトマイズ法で作製した粒径 $1~0~3~0~\mu$ mの粒子を放電焼結した鉄基軟磁性金属ガラス焼結体について報告した(非特許文献 1~3)。

さらに、金属ガラス焼結体の製造例ではないが、Fe-A1-Ga-P-C-Bi-SiやFe-Ga-P-C-Bi-Si系の粒径 $30\sim300$ μ mの金属ガラス粉末に $0.2\sim5$ 重量%のエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、水ガラスなどの絶縁材を加えて混合し、373 K以上 573 K以下の温度範囲でこの混合物を圧縮成形することにより絶縁材を適度に軟化させて金属ガラス合金の粉末を結着させて混合物を所定の形状に成形して、

20 圧粉磁心を製造する方法が知られている(特許文献15)。

特許文献1 特開平8-333660号公報

特許文献2 特開平9-320827号公報

特許文献 3 特開平 1 1 一 7 1 6 4 7 号公報

特許文献4 特開2001-152301号公報

特許文献 5 特開 2 0 0 1 — 3 1 6 7 8 2 号公報

特許文献6 特開2002-226956号公報

特許文献7 特開平11-73608号公報

特許文献8 特開平11-73609号公報

1.0

15

4 特許文献 9 特開平11-74109号公報

特許文献10 特開平11-74111号公報

特許文献11 特開平8-337839号公報

特許文献12 特開平10-92619号公報

5 特許文献13 特開平11―71648号公報

特許文献14 特開2000―345308号公報

特許文献15 特開2001-338808号公報

非特許文献 1 沈 宝龍他「放電プラズマ焼結法によるFe-Co-Ga-P-C-Bガラス合金粉末のバルク化とその磁気特性」,粉体及び粉末冶金,第48巻,第9号,2001年9月,

1 0 pp. 858-862

非特許文献 2 Balong Shen et al. 「Preparation of Fe65Co10Ga5P12C4B4 Bulk G1 assy Alloy with Good Soft Magnetic Properties by Spark-Plasma Sintering of Glassy Powder 」, Materials Transactions, Vol. 43, No. 8, p. 1961-1965 (200 2)

7 5 非特許文献 3 沈 宝龍他「放電プラズマ焼結法によるFe65Co10Ga5P12C4B 4金属ガラス磁気コアの作製」,「粉体粉末冶金協会講演概要集」,2002年11月,第196頁

発明の開示

20 (発明が解決しようとする課題)

アモルファス合金薄帯を機械的に粉砕して得られた合金粉末を焼結してバルク 形状に固化成型する方法が開発されているが、焼結の際に原料粉末が結晶化しな 4/1

いように比較的低温で焼結しなければならず、また、機械的に粉砕したものであ

5

1 (

1 5

10:

15.

20

7

度の遅い噴霧法によって粒径の大きな球状金属ガラス合金粒子を得ることと、この球状金属ガラス合金粒子を用いて高圧力を加えてプラズマ放電焼結することにより相対密度が99.0%以上の金属ガラス相からなる高密度焼結体を製作することにより、非常に優れた軟磁性特性を有する金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料を提供するものである。

本発明の非晶質軟磁性合金焼結体を製造するための金属ガラスは、 $\Delta Tx = Tx$ -Tg(ただし、Txは結晶化開始温度、Tgはガラス遷移温度を示す。)の式で表される過冷却液体の温度間隔 ΔTx が 25 K以上、さらに好ましくは 40 K以上を有し、かつTg/T1(ただし、Tgはガラス遷移温度、T1 は液相線温度を示す。)の式で表される換算ガラス化温度が 0.59 以上であるため、高圧ガス噴霧法により金属ガラス単相の球状合金粒子が簡単に製造でき、真球状に近い球状合金粒子が得られる。

すなわち、本発明は、(1)噴霧法によって得られた、粒径が 30μ m以上 125μ m以下であって、組成が原子%で、 $Ga:0.5\sim10\%$, $P:7\sim15\%$, $C:3\sim7\%$, $B:3\sim7\%$, $Si:1\sim7\%$, Fe:残部であるFe基金属ガラス合金からなることを特徴とする金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料製造用の球状粒子である。

また、本発明は、(2)上記の金属ガラス合金の球状粒子が573 K以上で焼結されてなる相対密度が99.0%以上である金属ガラス相の高密度焼結体からなり、かつ焼結のままで3900 (μ max) 以上の透磁率と19 (A/m) 以下の保磁力 (Hc) を持つFe 基合金軟磁性材料であって、 Δ Tx=Tx-Tg (ただし、Txは結晶化開始温度、Tgはガラス遷移温度を示す。)の式で表される過冷却液体

7/1

I の温度間隔ΔTxが25K以上を有し、かつTg/Tl(ただし、Tgはガラス遷移温

度、T1は液相

5

1 0

7 5

2.1

が 7 原子%を越えるとSiの量が過剰になり、過冷却液体領域 Δ T xが消滅する おそれがあるので好ましくない。

さらに、本発明は(3)上記(2)の金属ガラスからなるバルク状のF e 基焼結合金軟磁性材料を $573\sim723$ Kの温度範囲で熱処理した $7000(\mu \max)$ 以上の透磁率と12(A/m) 以下の保磁力(Hc)を持つことを特徴とする金属ガラスからなるバルク状のF e 基焼結合金軟磁性材料、である。

さらに、本発明は、(4)組成が原子%で、 $Ga:0.5\sim10\%$, $P:7\sim15\%$, $C:3\sim7\%$, $B:3\sim7\%$, $Si:1\sim7\%$, Fe:残部となるように溶製した合金の溶湯をノズルから滴下又は噴出し、該溶湯に高速ガスを噴霧することによって液滴を急冷凝固することによりアモルファス相を持つ最大粒子径が $30~\mu$ m以上 $1~2~5~\mu$ m以下のFe基金属ガラス合金粒子を得ることを特徴とする上記(1)の球状粒子を製造する方法、である。

さらに、本発明は(5)上記(4)記載の方法によって得られた粒径30μm以上125μm以下の金属ガラス合金の球状粒子を放電プラズマ焼結法により、昇温速度40K/分以上で昇温し、焼結温度を、573K以上、かつ、結晶化開始温度Tx、焼結温度をTとした場合にT≦Txの関係を満足する温度範囲とし、200MPa以上の圧力下で焼結することを特徴とする上記(2)のFe基焼結合金軟磁性材料の製造方法、である。

さらに、本発明は(6)焼結後573~723Kの温度範囲で熱処理することを 20 特徴とする上記(5)の金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材 料の製造方法、である。

本発明のFe基焼結合金軟磁性材料は、室温において軟磁性を有し、1.3~

5

20

請求の範囲

- 1. (補正後) 噴霧法によって得られた、粒径が 30μ m以上 125μ m以下の球状粒子であって、組成が原子%で、 $Ga:0.5\sim10\%$, $P:7\sim15\%$, $C:3\sim7\%$, $B:3\sim7\%$, $Si:1\sim7\%$, Fe:残部であり、結晶化開始温度 $Txが770\sim800$ K、液相線温度 $T1が1220\sim1300$ KであるFe基金属ガラス合金からなることを特徴とする金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料製造用の球状粒子。
- 2. (補正後)請求の範囲第1項記載のFe基金属ガラス合金の球状粒子が573K以上結晶化開始温度以下で焼結されてなる相対密度が99.0%以上である10金属ガラス相の高密度焼結体からなり、かつ焼結のままで3900(μmax)以上の透磁率と19(A/m)以下の保磁力(Hc)と1.6μΩm以上の比抵抗とを持つFe基合金軟磁性材料であって、ΔTx=Tx-Tg(ただし、Txは結晶化開始温度、Tgはガラス遷移温度を示す。)の式で表される過冷却液体の温度間隔ΔTxが25K以上を有し、かつTg/T1(ただし、Tgはガラス遷移温度、T1は液相15線温度を示す。)の式で表される換算ガラス化温度が0.59以上であることを特徴とする金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料。
 - 3. 請求の範囲第2項記載の金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料を573~723Kの温度範囲で熱処理した7000 (μmax)以上の透磁率と12 (A/m)以下の保磁力 (Hc)を持つことを特徴とする金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料。
 - 4. 組成が原子%で、Ga:0.5~10%, P:7~15%, C:3~7%, B:3~7%, Si:1~7%, Fe:残部となるように溶製した合金の溶湯を

日本国特許庁 08.11.04

21/1

1 ノズルから滴下又は噴出し、該溶湯に高速ガスを噴霧することによっ

5

10 .

15

- て液滴を急冷凝固することによりアモルファス相を持つ最大粒子径が 3 0 μm以上 1 2 5 μm以下のF e 基金属ガラス合金粒子を得ることを特徴とする請求の範囲第 1 項記載の球状粒子を製造する方法。
- 5. (補正後) 請求の範囲第4項記載の方法によって得られた粒径30μm以上125μm以下の球状金属ガラス合金粒子を放電プラズマ焼結法により、昇温速度40K/分以上で昇温し、焼結温度を、573K以上、かつ、結晶化開始温度Tx、焼結温度をTとした場合にT≦Txの関係を満足する温度範囲とし、200MPa以上の圧力下で焼結することを特徴とする請求の範囲第2項記載のFe基焼結合金軟磁性材料の製造方法。
- 10 6. 焼結後573~723Kの温度範囲で熱処理することを特徴とする請求の範囲 第5項記載の金属ガラスからなるバルク状のFe基焼結合金軟磁性材料の製造方 法。

1.5